① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-298731

®Int. Cl. 4

識別記号 庁内整理番号 ④公開 平成1年(1989)12月1日

H 01 L 21/60

N - 6918 - 5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

会発明の名称 半導体装置

> 頤 昭63-129754 ②特

顧 昭63(1988)5月27日 忽出

國男 70発 明 者 啬 村

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 の出 願 人 日本電気株式会社

弁理士 藤巻 正憲 四代 理 人

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

(1)ペレットと外部リードとを電気的に接続 するためのボンディングパッドを有する半導体装 置において、前記ポンディングパッドは前記ペレ ットの端辺に沿ってその少なくとも一部の領域で 複数列設けられ、列を異ならせて対向するボンデ ィングバッドはその対向緑側が対向方向に突出し、 一方の列のボンディングパッドの突出部と他方の 列のボンディングパッドの突出部とを列の延長方 向に交互に位置させてボンディングパッドを配置 してあることを特徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は半導体装置に関し、特に、ペレットと 外部リードとを電気的に接続するためのポンディ ングパッドの形状を改良した半導体装置に関する。 「従来の技術し

半導体装置は、例えば、シリコン基板に多数の 回路素子を作り込み、これらの回路素子を、基板 上に形成された金属配線層により相互に接続して 所定の回路機能を有するように構成されたペレッ ト及びこのペレットを納めるパッケージにより構 成されている。また、ペレットとパッケージの外 部リードとを電気的に接続するために、ペレット 上に多数のボンディングパッドを設け、これらの ボンディングパッドとバッケージの対応する外部 リードとをアルミニウム線又は金線等の金属細線 で接続している。

第5図に示すように、半導体装置はその平面形 状が正方形をなしており、その表面近傍に回路素 子及び回路素子を相互に接続する金属細線が形成 され、またその周辺には多数のポンディングパッ ドが形成されている。なお、第5図ではこれらの 構成要素の図示を省略し、ペレットの外形のみを 示してある.

第6回は、第5回において1点鎖線Aで示す領 域中のボンディングパッドの配列状態を示す平面 図である。以下に、第6図を参照して、第1の従来例について説明する。

半導体基板11は、その表面近傍に多数の回路 第子が形成され、且つ、その表面がパッシベーション限で取われている。そして、ペレット上面の 外縁部においては、ペレット端辺12に沿って矩形(例えば、正方形)のポンディングパッド62 が所定間隔を置いて1列に設けられている。また、 タボンディングパッド62からは、このボンディングパッド62とペレット内部の対応する回路 子等とを接続する帯状の内部接線配線63がペレット内方へと延びている。

ところで、近時の半辺体装置の大規模化及びッと機能化に伴い、必要とされるボンディングの場合に増加する傾向にある。この場合に増加を指した第1の従来例のようなボンディングができる方式を探ると、ボンディングにたない。このため、ペレットサイズを決定する要因に対して、内部の回路案子数よりもボンディ

ングパッド数が支配的となるので、極めて不経済 となる。

そこで、最近は、上述のような回路設計上の不配合を回避するために、ボンディングパッドを複数列に並べる方式が採用されつつある。第7回はボンディングパッドを2列相成とした第2の従来例を示す平面図であり、同図を参照して第2の従来例について説明する。なお、第7回において第6図と同一物には同一符号を付してその説明を省略する。

半辺体基板11の上面外縁部には、ペレット端辺12に沿って、正方形状の1列目のボンディングパッド73が所定間隔を置いて配設されている。また、1列目のボンディングパッド73に対して千鳥状に、2列目のボンディングパッド73が設けられている。そして、これらの1列目及び2列目のボンディングパッド73、75からは、夫々内部接続配線74、76がペレット内方へと延びている。

第8図は第7図に示した第2の従来例における 1列目及び2列目のボンディングパッドの相互の 位置関係を具体的に示す平面図である。

このボンディングバッドを複数列に並べる場合においては、各列のボンディングバッドの面積及び前後のボンディングバッド間の間隔は、信頼度し、次のように設定されている。即ち、1列目のボンディングバッド73、75は前提としている。また、1列目のボンディングバッド73、75間の間隔はいずれも約50μmであることを前提としている。

このため、1列目のボンディングバッド73の中心0。間の距離 b は約150 μ m であり、また、1列目のボンディングバッド73と、2列目のボンディングバッド75との中心0。,04間の距離 c は約168 μ m となる。従って、1列目のボンディングバッド73の配列方向の中心線と2列

目のボンディングパッド75の配列方向の中心線 との間の距離し』は約150μmとなる。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、ボンディングパッドを複数列に 並べた従来の半導体装置においては、次のような 問題点がある。

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、ボンディングパッド領域を縮小させるこ

とができ、これに伴いペレット面積の減少を実現 し得る。半導体装置を提供することを目的とする。 [課題を解決するための手段]

本発明に係る半導体装置は、ベレットと外部リードとを電気的に接続するためのボンディングバッドを有する半導体を置において、前記ボインがなくとも一部の領域で複数別はられ、列を異対の対向方向に突出し、一方の列のボングが関が対向方向に突出したの列のボングができまりの変とを列の延長方向に交互に位置されていいた。ことを特徴とする。

[作用]

以上のように構成された本発明によれば、ボンディングパッドはペレットの端辺に沿ってその少なくとも一部の領域で複数列設けられ、列を異ならせて対向するボンディングパッドはその対向縁側が対向方向に突出し、一方の列のボンディング

バッドの突出部と他方の列のボンディングパッドの突出部とを列の延長方向に交互に位置させてボンディングパッドを配置しているので、所望のボンディング特性を得るための所定間隔を維持した状態で、ボンディングパッドの列間の間隔を小さくすることができ、ボンディングパッド領域を縮小させることができる。

[実施例]

以下、派付の図面を参照して、本発明の実施例について具体的に説明する。

第1図は本発明を2列構成のボンディングパッドを有する半導体装置に適用した第1の実施例を示す要部の平面図である。なお、第1図において第6図と同一物には同一符号を付してその説明を省略する。

半導体基板 1 1 上の上面外縁部には、ペレット 端辺 1 2 に沿ってボンディングパッドが 2 列に所 定間隔を置いて多数設けられている。即ち、ペレ ット端辺 1 2 側には 1 列目のボンディングパッド 1 3 が所定間隔を置いて所定数設けられ、また、

この 1 列目のボンディングパッド 1 3 の後方には 2 列目のボンディングパッド 1 5 が所定数形成されている。

これらの1列目及び2列目のボンディングパッド13,15はいずれも相対する側が対向方向に向けて略々楔形に突出しており、いずれも同一形状の五角形を成している。

そして、一方の列のボンディングパッド13又は15の楔形突出部は、他方の列のボンディングパッド15又は13間に延出しており、従って、1列目のボンディングパッド13の突出部と2列目のボンディングパッド15の突出部とは、その列の延長方向に沿って交互に位置している。

また、1列目及び2列目のボンディングパッド13,15のペレット内側縁部からは、これらのボンディングパッド13,15と夫々ペレット内部の対応する回路素子等とを接続する帯状の内部接続配線14,16がペレット内方へと延びている

このように、本実施例によれば、1列目及び2

列目のボンディングパッド 1 3 、 1 5 において、相対する側がいずれも略楔形の形状を成しているので、所望のボンディング特性を得るための所定間隔(約50μm)を維持した状態で、1 列目及び2 列目のボンディングパッド 1 3 、 1 5 を前述の第2の従来例(第7 図参照)に比して、近接して配置することができる。

第2図は第1図に示した第1の実施例における 1列目及び2列目のボンディングパッド13、1 5の相互の位置関係を具体的に示す平面図である。

前述のように、信頼性、ボンディング装置能力及びその他の条件を考慮する必要上、1列目及び2列目のボンディングパッド13,15の面積はいずれも実質的に100μm×100μmに、また、1列目のボンディングパッド13,15間の間隔はいずれも約50μmに設定される.

このため、1列目のボンディングパッド13の 中心0」間の距離 a 及び1列目のボンディングパッド13の中心0」と2列目のボンディングパッ ド15の中心 0 2 との間の距離 a は約150 μm となる。この場合に、本実施例においては、1列目のボンディングパッド13の中心 0 1 を相互に結ぶ線と2列目のボンディングパッド15のの距離しょ(列間の中心 0 2 を相互に結ぶ線との間の距離しょ(列間のの間) は約130 μm となる。故に、第7図及び2別目のボンディングパッド13,15間の間が22別目のボンディングパッドを配設すべき領域をその分だけ腑小することができる。

第3図は本発明を2列構成のボンディングパッドを有する半導体装置に適用した第2の実施例を示す要部の平面図である。なお、第3図において、第1図と同一物には同一符号を付してその説明を
省略する。

本実施例において、1列目及び2列目のボンディングパッド23,25は相対する側の形状がいずれも略台形であり、且つ、相反する側の形状がいずれも矩形状である。このため、1列目及び2

列目のボンディングパッド 23.25 は実質的に 同一の六角形をなす。

また、これらの1列目及び2列目のボンディングパッド23,25の後側からは、夫々帯状の内部接続配線24,26がペレット内方へと延びており、ペレット端辺12側のボンディングパッド23の内部接続配線24は内側のボンディングパッド25間の間隙を通るように形成されている。

本実施例の場合、1列目及び2列目のボンディングパッド23.25において、相対する側がいずれも略台形となっているので、前述の第1の実施例の場合と同様に、所定間隔を維持した状態で、1列目及び2列目のボンディングパッド23,25を相互に一層近接して配置することができる。

第4図は本発明を3列構成のボンディングパッドを有する半導体装置に適用した第3の実施例を示す要部の平面図である。なお、第4図において、第1図及び第3図と同一物には同一符号を付してその説明を省略する。

本実施例においては、1列目のポンディングパ

ッド33と、2列目のポンディングパッド35と が、また2列目のポンディングパッド35と、3 列目のボンディングパッド37とが、いずれも相 互に千鳥状に配置されており、従って、1列目及 び3列目のポンディングパッド33、37は端辺 に沿う方向に整列している。そして、1列目のボ ンディングパッド33は前半分が矩形状であると 共に後半分が略楔形である。また、2列目及び3 列目のボンディングパッド35、37はいずれも 前半分及び後半分が夫々模形で実質的に正六角形 を成している。このため、1列目及び2列目のボ ンディングパッド33、35並びに2列目及び3 列目のポンディングパッド35、37において、 相対する側の形状は夫々略楔形を成している。 また、これらの1列目、2列目及び3列目のポン ディングパッド33、35、37の後側からは、 夫々帯状の内部接続配線34,36,38がペレ ット内方へと延びている.

従って、本実施例によれば、1列目及び2列目のボシディングパッド33、35並びに2列目及

び3列目のボンディングパッド35,37は、いずれも所定間隔(約50μm)を維持した状態で、 相互に近接して配置することができる。

[発明の効果]

更に、ボンディングパッドの形状、面積及びボンディングパッド間の間隔等に関する設計上の制

わは、信頼性、素子構造、ボンディング方法(NTC、USB等)及びボンディング装置の性能等によって種々に変更されるが、本発明の場合は、ボンディングバッドの突出部が、例えば、楔形又は白形等の種々の変形が可能であるので、従来例に比して、より柔軟性があり、適応性が優れている。

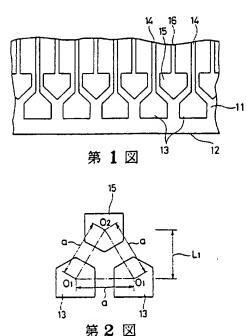
4. 図面の簡単な説明

ングバッドを示す平面図、第7図は従来の2列様成のボンディングパッドを示す要部の平面図、第8図は第7図における1列目及び2列目のボンディングパッドの相互の位置関係を具体的に示す平面図である。

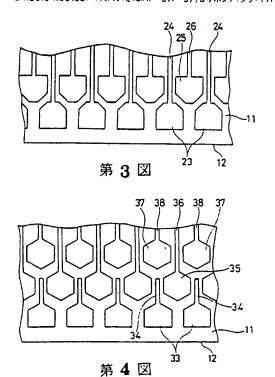
11: 半導体基板、12; ペレット端辺、13, 23,33,73; 1列目のボンディングパッド、 14,16,24,26,34,36,38,6 3,74,76; 内部接続配線、15,25,3 5,75; 2列目のボンディングパッド、37; 3列目のボンディングパッド、62; ボンディングパッド

出順人 日本電気株式会社代限人 弁理士 藤巻正憲

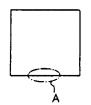
11; 半導体系校 12; ベレット 断辺 13; 1列目のボンディングパッド 14.16; 内部接线配線 15; 2列目のボンディングパッド



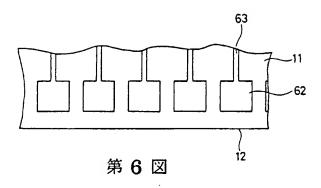
23.33: 1列目のボンディング・ペッド 25.35: 2列目のボンディング・ドッド 24.26.34.36.38: 内部特続配線 37: 3列目のボンディングペッド



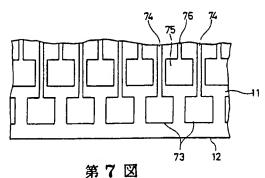
62: ボンディングパッド 63: 内部接続配線



第5図



73: 1列目ゥボソ系ングパッド 74,76: 内部排紙配線 75: 2列目のボンガングパッド



第8図

PAT-NO: JP401298731A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01298731 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: December 1, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

 NAME

AOMURA, KUNIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY NEC CORP N/A

APPL-NO: JP63129754

APPL-DATE: May 27, 1988

INT-CL (IPC): H01L021/60

US-CL-CURRENT: 257/692, 257/786

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a semiconductor device in which the area of a pellet can be reduced by providing a plurality of rows of bonding pads in a partial region along the end side of the pellet, and alternately disposing the protrusions of one row of the pads and the protrusions of the other row in the extending direction of the row.

CONSTITUTION: A predetermined number of second row of bonding pads 15 are formed at the rear of a first row of bonding pads 13. Wedge-shaped protrusions of one row of the bonding pads 13 or 15 are extended

between the other rows of the bonding pads 15 or 13. Accordingly, the protrusions of the first and second rows of the pads 13, 15 are alternately disposed along the extending direction of the row. Accordingly, since the first and second rows of the pads 13, 15 are formed substantially in wedge shape at both opposite sides, the first and second rows of the pads 13, 15 can be disposed in a state that they are maintained at a predetermined interval nearer than those of conventional ones.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio